bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Maska ochronna

Honeywell

Lekka maska przeznaczona do ochrony przed parami, gazami, pyłami i rozpryskującymi chemikaliami. Duży ekran z PC gwarantuje pole widzenia 200°, jest odporny na zarysowania i uderzenia. Maska z hypoalergicznego tworzywa EPDM zapewnia wysoki komfort noszenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-2090	Maska ochronna, bez filtra
	2-2091	Filtr kombi, klasa ochrony A2B2E2K2
	2-2092	Filtr kombi, klasa ochrony A2B2P3

Opis

Lekka maska przeznaczona do ochrony przed parami, gazami, pyłami i rozpryskującymi chemikaliami. Duży ekran z PC gwarantuje pole widzenia 200°, jest odporny na zarysowania i uderzenia. Maska z hypoalergicznego tworzywa EPDM zapewnia wysoki komfort noszenia.
Ciężar: 437 g
Odpowiada przepisom normy EN 405, EN 136-2, filtr: EN 148-1, ekran: EN 166B.
Filtr kombi jest zgodny z normą EN 141 i 148. Temperatura robocza: -10°C do -40°C. Ciężar ok. 275 g.
Nr-Art. 2-2091 nadaje się do ochrony przed organicznymi i nieorganicznymi gazami i parami, kwaśnymi gazami i parami, amoniakiem i pochodnymi amoniaku.
Nr-Art. 2-2092 nadaje się do ochrony przed organicznymi i nieorganicznymi gazami i parami oraz stałymi i ciekłymi cząsteczkami.

Możliwość dokupienia antystatycznych, dezynfekujących chusteczek do czyszczenia. Opakowanie zawiera 10 chusteczek pakowanych pojedynczo.